短 報

ポータブル型粒子径分布計測装置を用いたナノ粒子取り扱い工程における作業環境中ナノ粒子の測定

Work Environment Measurements of Nanoparticles in the Nanoparticle-handling-process Using Portable Type Particle Sizer Spectrometers

岩澤 聡子¹, 田中 茂², 宮内 博幸³, 箕添 葵³,
仲座 政宏⁴, 武林 亨¹

¹ 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室

² 十文字学園女子大学人間生活学部

³ 産業保健協会

⁴ 北里大学医療衛生学部

Satoko IWASAWA¹, Shigeru TANAKA², Hiroyuki MIYAUCHI³,
Aoi MINOZOE³, Masahiro NAKAZA⁴ and Toru TAKEBAYASHI¹

¹ Department of Preventive Medicine and Public Health, School of Medicine, Keio University, Japan

² Department of Public Health, School of Human Life Sciences, Jumonji University, Japan

³ The Association of Industrial Health, Japan

⁴ Department of Public Health, School of Allied Health Sciences, Kitasato University, Japan

(産衛誌 2013; 55(6): 269–272)

doi: 10.1539/sangyoeisei.C13001

キ ー ワ ー ド: Nanoparticle, Portable type particle sizer spectrometers, Work environment measurements

はじめに

ナノテクノロジーの発展によりナノサイズの粒子製造拠点が増えており、作業中へのナノ粒子曝露が問題視

2013 年 5 月 21 日受付; 2013 年 9 月 11 日受理

J-STAGE 早期公開日: 2013 年 10 月 7 日

連絡先: 岩澤聡子 〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室

Correspondence to: S. Iwasawa, Department of Preventive Medicine and Public Health School of Medicine, Keio University 35 Shinanomachi, Shinjuku, Tokyo 160-8582, Japan (e-mail: iwasawa@a5.keio.jp)

されつつある。米国では労働安全衛生研究所 (NIOSH) がナノマテリアル製造の際の安全や健康の観点から粒子の評価手法をまとめた文章を 2009 年に公表した¹⁾。国内では NEDO プロジェクトの「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」で粒子の形状や大きさに関する測定技術、有害性試験手法、曝露評価手法が公表された²⁾。これらには Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS), Condensation Particle Counter (CPC), Optical Particle Counter (OPC) などのエアロゾル計測機器も紹介されている。また、森本ら (2009) のトナーの生体影響情報に関する文献調査では、ナノ粒子の測定法として SMPS による個数基準計測が有効であると述べている³⁾。しかし、曝露評価では、個人曝露計測が求められるため固定型の計測装置では評価が容易ではなかった。今回、2 台の小型の計測装置が開発されたため、これらを用いてトナー製造における作業環境中のナノ粒子の測定を行ったので報告する。

装置および計測方法

本研究では、新たに開発された小型の計測装置として、TSI 社製 NanoScan SMPS 3910 型 (ポータブル型 SMPS: 以下 NanoScan と略す) と Optical Particle Sizer 3330 型 (高濃度型パーティクルサイザー: 以下 OPS と略す) を、ナノオーダーからミクロンオーダーの広範囲な粒径の個数濃度を短時間で確認するため併用した。これに対し、従来の固定型装置である TSI 社製 SMPS 3936L76 型 (固定型 SMPS: 以下 SMPS と略す) を比較対象とした。NanoScan と OPS は、小型・軽量、バッテリー駆動、内蔵データロガーなどこれまでの SMPS には無かった新しい機能も備えている。Table 1 に各装置の仕様を示す。

NanoScan は静電分級器 (Differential Mobility Analyzer (DMA)) と凝縮粒子計数器 (Condensation Particle Counter (CPC)) より構成され、10 nm から 420 nm の粒径分布を電気移動度径で評価される。静電分級器は Zhang *et al.* (1995) により開発された Radial Differential Mobility Analyzer (RDMA)⁴⁾ で従来のシリンドラー型とは異なる。また、OPS は光散乱パルスにより、300 nm から 10 μm の範囲の粒径分布 (光散乱径) をリアルタイムで計測できる。レーザービームの形状、測定領域の体積、検出器の種類、幅広い光捕集域 (90° ± 60°)、信号処理のアルゴリズムにより、広範囲の粒径を最適な粒径分解能で検出できる。また、他のパーティクルカウンタに比べ高濃度領域 (最大 3,000 cm⁻³) も検出でき、クリーンルーム外での使用にも適している。

事前試験として、実験室内で各装置の性能を検証した。JSR 社製の標準粒子をエアロゾル発生器より発生

Table 1. Specification of NanoScan SMPS (model 3910) and OPS (model 3330)

Operating features	SMPS		NanoScan	OPS
Operating principle	DMA + CPC		Radial DMA + CPC	Light scattering
Size range	9.6 – 421.7 nm		10 – 420 nm	300 – 10,000 nm
Size channels	105		13	16
Max particle concentration	10,000,000 cm ⁻³		1,000,000 cm ⁻³	3,000 cm ⁻³
Flow rate	0.6 l/min		0.8 l/min	1.0 l/min
Instrument size	DMA 45.7 × 41.4 × 40.6 cm	CPC 25 × 32 × 37 cm	45 × 23 × 39 cm	13.5 × 21.6 × 22.4 cm
Weight	17.6 kg	9.9 kg	<9 kg (with battery)	2.1 kg (with battery)
Maximum battery operating hours	NA		6 hours	12 hours (2 batteries)

DMA: Differential Mobility Analyzer, CPC: Condensation Particle Count, SMPS: Scanning Mobility Particle Sizer, OPS: Optical Particle Sizer.

させ、同等の検出を示すか確認した。調査作業場では、上記装置に加えOPSを使用した。ナノ粒子取り扱い工程のメンテナンス時に計測装置を製造設備の脇（約0.5 m以内の距離）に設置し連続的に計測した。SMPSも可能な限り製造設備の脇に置くことを試みたが、大型であるため、NanoScanに比べると距離が2 m離れた設置となった。

結果・考察

事前試験では、4サイズ（29 nm, 48 nm, 100 nm, 178 nm）のポリスチレンラテックス（PSL）粒子を使用した。粒径分布の結果をFig. 1aに示す⁵⁾。各装置の全チャンネルの総個数濃度（total concentration）を比較すると両機の差は10%（0.1）程度であり、各装置の機差範囲程度であった（Fig. 1b）⁵⁾。また、複数の多分散粒子の計測を行い、モード径やモード径の個数濃度、総個数濃度は一致することを確認できた。NanoScanは、単分散の粒子の測定にはチャンネル数が少ないため不向きであるとして予測されたが、上記の結果より、モード径の個数濃度、および総個数濃度は精度よく測定可能であると判断した。

調査作業場の結果をFig. 2に示す。各装置によって検出された個数濃度の経時変化を示しており、各作業場に設置された装置の変化は同様であった。SMPSとNanoScanの結果を比較すると、ほぼ同じ数値が得られ、さらに、NanoScanの方がより作業ポイントに近い場所に設置できたため、急激な濃度変化にも対応できていることが判った。Figure 3に、NanoScanとOPSの濃度変化の少ない時間帯（9：20）と、急激に濃度が増加した時間帯（10：10）の粒径分布を示す。両装置は各時間帯の粒径分布の違いも検出できている。特に急激に増加した時間帯では100 nm以下の粒子や1,000 nm付近の粒子個数濃度に大きな変化が確認できた。各ピークは、比

較的頻度の高い非定常作業であるマシンメンテナンスの際のナノ粒子発塵を検出したと推測できる。中でもNanoScanが検出した15 nmと35 nm付近のピークは濃度の低い時間帯と比較すると大きな濃度差があった。

しかし、NanoScanの1粒径分布の結果を得るには、粒子を順にDMAで分級しCPCで個数濃度を計測する必要があるため、1分間を要する。仮に1分間の間に粒子個数濃度が変化した場合には、本来は1つのピークの粒径分布であるにもかかわらず、複数のピークをもつ粒径分布として測定されてしまう可能性があることも推測された。このような限界を補うには、CPCのようなリアルタイム個数濃度検出装置を併用し、少なくとも1分間個数濃度が安定していることを確認する等の対処が必要である。OPSに関しては、最短1秒間で粒径分布を検出可能なため、NanoScanのような限界はない。

一方、Fig. 3の境目（300–400 nm付近）のところで、NanoScanとOPSでつながっていないように見える。これについては、光散乱計測原理を用いる場合0.3 μm以下の検出は技術的に難しいとされており、NanoScanの方で信頼性があると思われる。OPSでは0.3 μmの粒子を真値の50%しか検出しないため（0.3 μmはD50の値）信頼性は低いと考える。

以上より、NanoScanはSMPSと比較し、個数濃度は同様の測定結果を得ることができた。加えて小型で可搬性の優れているNanoScanとOPSは発生源や作業位置に近づけることができるという利点があり、発生源の把握や短時間での計測も期待でき、今後も作業環境中の計測では有用であると考えられる。ナノ粒子の定量的な評価により、良好な作業環境の維持、ナノ粒子に対する作業員の曝露防護のための通達（ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について⁶⁾）をふまえての呼吸用保護具選定、および装着へのモチベーションにつながる期待ができる。一方で装置の測定限界について把握する必要があることが判った。

Fig. 1. (a) Size distributions of PSL standard particles measured by SMPS 3936L76 and NanoScan SMPS 3910. (b) Ratio of total concentration of NanoScan / total concentration of SMPS for each PSL standard particles sizes.

Fig. 2. Trends of total number concentration at sampling sites by NanoScan, OPS and SMPS.

Fig. 3. Size distributions at 9: 20 and at 10: 10 measured by NanoScan SMPS 3910 and OPS 3330.

謝辞：調査の実施に当たり，東京ダイレック（株）濱尚矢氏，内山裕哉氏，中村馨氏にご協力頂いた。

文 献

- 1) NIOSH. Approaches to safe nanotechnology, managing the health and safety concerns associated with engineered nano-materials. DHHS (NIOSH) Publication. 2009; No. 2009-125.
- 2) 小倉 勇，蒲生昌志. ナノ材料の排出・暴露評価書. NEDOプロジェクト(P06041). ナノ粒子特性評価手法の研究開発. 2011.
- 3) 森本泰夫，喜多村絃子，空閑玄明，ほか. トナー粒子における新たな生体影響調査と労働衛生管理について. 産衛誌 2009; 51: 1-10.
- 4) Zhang SH, Akutsu Y, Russell LM, Flagan RC, Seinfeld JH. Radial differential mobility analyzer. Aerosol Sci Technol 1995; 23: 357-72.
- 5) 濱 尚矢，斎藤衛修，船戸浩二. ポータブル型粒径分布計測装置の性能評価. 第29回エアロゾル科学・技術研究討論会. 2012.
- 6) ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について. 基発第0331013号. [Online]. 2009 [cited 2013 Sep 2]; Available from: URL: <http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-50/hor1-50-8-1-0.htm>